N、Ga 共掺杂实现 p型 ZnO 的第一性原理研究

赵慧芳 曹全喜 李建涛

(西安电子科技大学技术物理学院,西安 710071) (2007年11月14日收到2008年1月26日收到修改稿)

采用第一性原理的超软赝势方法,研究了纤锌矿 ZnO 在本征及 N-Ga, 2N-Ga 共掺杂情况下的几何结构、能带、 电子态密度,结果显示,共掺杂 N-Ga 构型具有更稳定的结构,研究还发现,共掺杂 2N-Ga 的 ZnO 结构有效地提高了 载流子浓度,非局域化特征明显,更有利于获得 p型 ZnO.

关键词:氧化锌,第一性原理,p型共掺杂 PACC:7115M,7115H

1.引 言

氧化锌(ZnO)作为一种多用途的半导体材料, 一直受到国内外学术界的广泛关注.尤其是自 1997 年发现 ZnO 薄膜具有紫外受激发射的本领以来, ZnO 成为继 GaN 之后新的短波长半导体材料的研究 热点^[12].

ZnO 在常温常压下的稳定相是六方纤锌矿结 构 是一种典型的 [] - V] 直接宽禁带(E_g = 3.37 eV) 半导体材料.通常情况下,未掺杂的 ZnO 由于锌填 隙(Zn_i)和氧空位(V_o)等缺陷,而呈现 n 型的导电 性^[3] 掺杂 Ga ,Al ,In 等元素可以进一步得到电学性能 较理想的 n 型 ZnO 薄膜材料⁴¹,但是 p 型 ZnO 的获得 比较困难 原因之一是 p 型掺杂往往导致 ZnO 晶格马 隆能的升高,使晶格结构不稳定^[5].因此 p 型 ZnO 的 掺杂改性研究成为 ZnO 材料研究的又一热点问题.

第一性原理赝势计算方法广泛应用于材料计算 中^[6-8],例如靳锡联等研究了 Mg 掺杂 ZnO 导致禁带 宽度增大的现象^[9];段满益等计算了共掺杂 ZnO 的 电子结构和光学性质^[10];沈益斌等研究了过渡金属 掺杂对 ZnO 性能的影响^[11]等.本文利用第一性原理 赝势方法,对 N-Ga 和 2N-Ga 共掺杂 ZnO 问题进行了 研究,并对其微观机理进行了细致的分析.

2. 计算方法与理论模型

2.1. 计算方法

本文的计算采用基于密度泛函理论(DFT)的从

头算量子力学程序,计算程序包选用 Vienna Ab-initio Simulation Package(VASP)代码.DFT中,单电子运动的薛定谔方程可以表示为(原子单位)

$$\left[-\frac{\nabla^{2}}{2}-\sum_{q}\frac{Z_{q}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}_{q}|}+\int\frac{\rho(\boldsymbol{r})}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}d\boldsymbol{r}'+V_{XG}(\boldsymbol{r})\right]\Phi_{i}(\boldsymbol{r})=\varepsilon_{i}\Phi_{i}(\boldsymbol{r}), \quad (1)$$

$$(\mathbf{r}) = \sum_{i} n_i \Phi_i^* (\mathbf{r}) \Phi_i (\mathbf{r}), \qquad (2)$$

式中 ∇^2 为 Laplace 算子; Z_q 为核电荷; $\Phi_i(\mathbf{r})$ 表示单 电子波函数; n_i 表示本征态的电子占据数; $\rho(\mathbf{r})$ 表 示多电子密度.(1)式中第一项代表体系中有效电子 动能;第二项代表原子核对电子的吸引能;第三项是 电子之间的库仑能;第四项是交换关联能,其具体形 式可由局域密度近似(LDA)和广义梯度近似(GGA) 等表示.

在模拟过程中,采用周期性边界条件,单电子轨 道波函数满足 Bloch 定理,采用平面波基组展开为

$$\Phi_i^k(\mathbf{r}) = \sum c_i^k(\mathbf{g}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} , \qquad (3)$$

式中 g 是晶体的倒格矢 ;k 是第一 Brillouin 区的波 矢 ; $c_{1}^{k}(g)$ 是单电子轨道波函数的 Fourier 级数展开 系数.

本文的交换关联势采用 GGA 方法表示,赝势法 为超软赝势法(ultra soft pseudopotential,USPP).赝势 法是指将每个原子的内层芯电子及原子核对价电子 的库仑作用简化为离子对价电子的赝势作用,由于 忽略了芯电子的存在,使得价电子波函数在原子核 附近变得平滑,因而,可以用较少的平面波来构造电 子波函数 从而使计算量大幅下降.

2.2. 理论模型

本文中 ZnO 晶体的超晶胞由 16 个原子组成,即 在 ZnO 晶胞的 *a*,*b* 基矢量方向上分别扩展两个单 位得到(2×2×1)的 ZnO 超晶胞.计算过程中,设定 平面波截断能 *E*_{eut}为 340 eV 不考虑自旋-轨道耦合, 并选取 O,N,Zn,Ga 各原子的价电子组态分别为 O-2s²2p⁴,N-2s²2p³,Zn-3d¹⁰4s²,Ga-3d¹⁰4s²4p¹.

已有的从头算电子能带结构表明^{12,131},N-Ga 共 掺杂使替位 N₀ 更稳定,有利于提高 N 在 ZnO 晶体 中的固熔度.下面就继续对 N-Ga 和 2N-Ga 的两种共 掺杂构型[和]]作更深入地计算,如图 1 和图 2 所示.



图 1 N-Ga 共掺杂 ZnO 结构 I



图 2 2N-Ga 共掺杂 ZnO 结构 []

3. 结果与讨论

3.1. 结构的稳定性

为了确定掺杂对于结构稳定性的影响,首先对 未掺杂和 N-Ga,2N-Ga 共掺杂的 ZnO 进行结构优 化,计算结果列于表1中.

农1 儿间儿儿 自把参数 但						
	未掺杂 ZnO		N-Ga(I)		2N-Ga([])	
a/nm	0.6593		0.6570		0.6565	
c/nm	0.5318		0.5324		0.5332	
V/nm	0.1998		0.1986		0.1975	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
键长/nm	0.2038	0.1997	0.1876	0.1951	0.1920	0.1911

由表 1 不难发现:共掺杂两种构型的晶格常数 都发生了变化: a 轴方向长度在减小, c 轴方向长度 在增大.但是整体表现为 ZnO 超晶胞的体积缩小. 对于这种现象的出现,用常规理论是无法解释的,因 为 N(0.080 nm)的原子半径比 Q(0.066 nm)的原子半 径大; Ga(0.140 nm)的原子半径比 Zn(0.139 nm)的 原子半径大,当 N 和 Ga 分别占据 O 位和 Zn 位时, 形成的化学键键长也应大于 O—Zn 键.我们认为, 这种现象主要由于 N 原子的 2p 态与 Ga 原子的 3d 态之间强烈的相互吸引势使键长变短(这将在本文 的后一部分讲到),且这一作用远大于掺杂原子半径 与主原子半径差异造成的影响.这就是共掺杂超晶 胞体积缩小的原因.

我们还可以发现:对于 2 号键,共掺杂构型 1 和 II 的键长沿成键方向分别缩短了 2.3%和 4.3%,原 因是构型 1 中的 O—Ga 键的作用力要小于构型 II 中 N—Ga 键的作用力,导致后者的键长更短.对于 同为 N—Ga 键的1 号键,构型 1 和 II 的键长又分别 减小了 7.9%和 5.8%,原因是构型 II 中,含有两个 具有强烈相互吸引势的 N—Ga 键,这两个键分别处 于平行 c 轴方向和非平行 c 轴方向的位置,如图 2 所示.非平行 c 轴方向的 2 号键的强相互吸引势在 平行 c 轴方向有一个分量,且该分量与 1 号键的强 相互吸引势方向相反,因此它们的共同作用致使构 型 II 中的 1 号键比构型 I 中的 1 号键的相互吸引势 弱,键长更长.

对三种构型的总能进行计算,结果显示:共掺杂 构型 [和]]的总能均比未掺杂 ZnO 低,且总能之差 分别为 $\Delta E_{\text{T-NGa}} = -3.08 \text{ eV}$ 和 $\Delta E_{\text{T-2NGa}} = -1.26 \text{ eV}$, 由于前者的能量低得多,可以更多的抵消 N—Zn 键 带来的能量的升高,从而具有更稳定的结构.

由以上可知,两种共掺杂构型均可实现 ZnO 结构的稳定性,且构型 [更稳定.

3.2. 共掺杂 ZnO 的态密度

由于杂质的介入,使 ZnO 晶体的电子结构发生

变化,共掺杂的形式不同,使态密度曲线分布也不同.电子结构的变化可以通过共掺杂的态密度曲线 的分析获得.

图 3 为本文计算的三种情况下的分波态密度. 按一般的定义,纯净的 ZnO 是绝缘体,费米能级在 禁带的中部附近,而该软件定义的费米能级在价带 顶部,即图中零点为费米能级.对于 – 10 eV 以下的 价带部分,由于与其他价带之间的相互作用较弱,这 里将不做讨论.从图中可以明显看出:图中三种情况 的态密度整体趋势十分相似.在本征 ZnO 的态密度 图中,价带主要有两个区域,即主要由 O2p 态形成 的 – 4.0—0 eV 的上价带区和主要由 Zn3d 态贡献的 – 6.0— – 4.0 eV 的下价带区.对于导带部分,主要 来源于 Zn4s 态. 与本征 ZnO 相比,构型 I 和 II 的导 带态密度均增加,这是由施主杂质 Ga 的 4p¹ 态贡献 的电子载流子引起的,同时在费米能级附近产生了 由受主杂质 N 贡献的 2p 电子态的态密度峰.构型 I 和 II 的费米能级不同程度地进入价带顶,实现了晶 体的 p 型化.

与构型 I 相比 ,构型 II 中的 N 原子在价带顶产 生的态密度峰更高 ,提供给单位能量空间的电子态 数目更多 ,杂质能级带明显展宽 ,形成了一较宽的浅 受主能级 ,同时构型 II 的费米能级比构型 I 更深地 进入价带顶 0.2 eV ,这主要是由于高浓度 N 原子掺 杂产生的自由载流子引起的 .因此构型 II 表现出了 更好的导电性 ,有利于 p 型掺杂的实现 .



图 3 未掺杂 ZnO 及 N-Ga 2N-Ga 共掺杂 ZnO 的分波态密度图

从图 3 中看出:下价带区主要是由 Zn3d 态和 Ga3d 态贡献.由其中的 d 态电子态密度可以很容易 得到,在单位能量内构型 [] 中的 d 态电子数多于构 型 [中的 d 态电子数 N 原子提供的 2p 态电子同处 于下价带,但分布恰与 3d 态相反.对于有相同数目 的 Zn 原子和 Ga 原子的两种掺杂构型而言,能够提 供相同数目的 d 态电子.因此,构型 [] 中多余的 d 态 电子主要是由 N2p 态电子提供的,这是因为在高浓 度掺杂情况下,杂质原子间互相很靠近,掺杂原子束 缚的电子波函数显著重叠,造成 Ga3d 轨道与 N2p 轨 道电子共有化运动加剧,电荷转移特征明显,键合能 力增强.

3.3. 共掺杂 ZnO 的局域性

由于共掺杂后构型 I 和 II 中会产生不同的局域 晶体场,因此对能带结构产生的影响也明显不同.这 里计算了未掺杂和两种共掺杂 ZnO 的能带以作比 较,如图 4 所示.



图 4 未掺杂 ZnO 及 N-Ga 2N-Ga 共掺杂 ZnO 的能带结构图

杂质原子 N 和 Ga 在共掺杂晶体中分别呈现 - 3价和 + 3 价,同时在禁带中分别引入受主能级和 施主能级.对于构型 Ⅰ,N 原子与 Ga 原子产生复合 作用,载流子被束缚在禁带的受主能级和施主能级 中,局域性特征明显,使晶体的导电性相对较弱.然 而对于构型 Ⅱ,除了 N 原子与 Ga 原子产生复合作 用以外,N 原子还可以接受从价带跃迁的电子,使价 带产生非局域化空穴载流子,从而提高了晶体的导 电性,更有利于实现 p 型化.

图 4 还显示,构型 Ⅱ 具有相对构型 Ⅰ 更宽的带隙,这与构型 Ⅱ 表现的更好的导电性和 p 型掺杂并 不矛盾.因为在 p 型共掺杂结构中,载流子的跃迁主 要发生在价带顶与受主能级之间,其宽度决定了晶 体导电性的强弱.因此,本文不考虑带隙变化对导电 性的影响.

在构型 I 中 N 占据 O 位后多吸收一个电子,就 会形成一个局域的负电中心;而 Ga 取代了 Zn 后多 放出一个电子,形成一个局域的正电中心;局域的正 负电中心之间会产生一个局域的极化场,同时会有 强烈的相互吸引势存在,这也是我们前面讲到的共 掺杂构型体积变小的原因.局域极化场可分解为平 行和垂直 c 轴的两个分量,而 ZnO 的自极化场方向 是在平行 *c* 轴的方向上 ,因此局域极化场平行 *c* 轴 方向的分量将对能带中价带顶的分裂起主要作用.

在构型 II 中,由于两个 N 原子分别对 Ga 形成 方向不同的两个局域极化场,在平行 e 轴的分量上 方向相反,因此两个局域极化场的共同作用效果是 使整体的局域极化场减弱,原子间的轨道杂化加剧, 有效地增强了各个原子上的非局域化载流子,提高 了载流子浓度.在构型 I 中,相对较强的局域极化场 使其具有更高的稳定性,这与前面晶体总能的计算 结果相一致.

4.结 论

采用第一性原理的超软赝势方法,研究了纤锌 矿 ZnO 及 N-Ga, 2N-Ga 掺杂情况下几何结构、能带、 电子态密度.结果显示, № 原子的 2p 态与 Ga 原子的 3d 态之间强烈的相互吸引势使共掺杂构型,特别是 N-Ga 构型具有更稳定的结构.研究发现:构型 1 和 II 的费米能级不同程度地进入价带顶,表现出了良 好的 p 型化和导电性.与 N-Ga 构型相比,共掺杂 2N-Ga 的 ZnO 结构提高了载流子浓度,非局域化特 征明显,对 ZnO 结构 p 型掺杂的实现有重要意义.

5831

- [1] Gupta A, Verma N K, Bhatti H S 2007 J. Low Temp. Phys. 147 49
- [2] Yoshino K ,Hata T ,Kakeno T ,Komaki H ,Yoneta M ,Akaki Y ,Ikari T 2003 Phys. Stat. Sol. (c) 0 626
- [3] Zhang J K ,Deng S H ,Jin H ,Liu Y L 2007 Acta Phys. Sin. 56 5371 (in Chinese] 张金奎、邓胜华、金 慧、刘悦林 2007 物理 学报 56 5371]
- [4] Mujdat C, Yasein C, Saliha I 2007 Phys. Stat. Sol. (c) 4 1337
- [5] Yamamoto T, Katayama-Yoshida H 1999 Jpn. J. Appl. Phys. Part2 38 166
- [6] Lin Z S , Wang Z Z , Chen C T , Li M X 2001 Acta Phys. Sin. 50 1145 (in Chinese) [林哲帅、王志中、陈创天、李明宪 2001 物理 学报 50 1145]
- [7] Zhang S ,Peng L M ,Chen Q ,Du G H ,Dawson G ,Zhou W Z 2003 Phys. Rev. Lett. 91 256103
- [8] Yo J I , Akio W 2004 J. Mater. Sci. : Mater. Electr. 15 743

- [9] Jin X L Lou S Y Kong D G Li Y C Ju Z L 2006 Acta Phys. Sin.
 55 4809 (in Chinese)[靳锡联、娄世云、孔德国、李蕴才、杜祖亮 2006 物理学报 55 4809]
- [10] Duan M Y ,Xu M Zhou H P ,Shen Y B ,Chen Q Y ,Ding Y C ,Zhu W J 2007 Acta Phys. Sin. 56 5359 (in Chinese)[段满益、徐 明、周海平、沈益斌、陈青云、丁迎春、祝文军 2007 物理学报 56 5359]
- [11] Shen Y B Zhou X Xu M Ding Y C Duan M Y Linghu R F Zhu W J 2007 Acta Phys. Sin. 56 3440 (in Chinese)[沈益斌、周 勋、徐 明、丁迎春、段满益、令狐荣锋、祝文军 2007 物理学报 56 3440]
- [12] Zhou C J ,Kang J Y 2006 Chin. J. Lumin. 27 917 (in Chinese) [周昌杰、康俊勇 2006 发光学报 27 917]
- [13] Pan C J ,Pong B J ,Chou B W ,Chi G C ,Tu C W 2006 Phys. Stat. Sol. (c) 3 611

First-principle study of N ,Ga codoped p-type ZnO

Zhao Hui-Fang Cao Quan-Xi Li Jian-Tao

(School of Technical Physics ,Xidian University ,Xi 'an 710071 ,China) (Received 14 November 2007 ; revised manuscript received 26 January 2008)

Abstract

The geometric structure ,band structure and density of state of pure and N-Ga ,2N-Ga codoped wurtzite ZnO have been investigated by first-principles ultrasoft pseudopotential method in the generalized gradient approximation. The calculation results show that the codoped structure N-Ga has better stability. Our work indicates that ,the carrier concentration is increased in the 2N-Ga codoped configuration where the delocalized features are obvious ,and this structure is more in favor of the formation of p-type ZnO.

Keywords : ZnO , first-principles , p-type codoping PACC : 7115M , 7115H